PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

06-240488

(43)Date of publication of application: 30.08.1994

(51)Int.Cl.

C25D 1/02 G01N 15/14

(21)Application number: 05-050059

(71)Applicant: HITACHI ELECTRON ENG CO LTD

(22)Date of filing:

16.02.1993

(72)Inventor: SHINPO SENJI

TOYAMA NAOFUMI

YAGI YOSHIMASA

(54) PRODUCTION OF NOZZLE OF FINE PARTICLE DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide each nozzle of a fine particle detector by electroforming.

CONSTITUTION: A mold core 2 having the same shape

and size as the inside of each nozzle and a mirror finished surface is formed by cutting, polishing and lapping stainless steel as stock. The core 2 is immersed in an electrolytic soln. 32 in an electroforming tank 3 and nickel of a nickel electrode 31 is deposited on the surface of the core 2 to form a base shell 4 by electroforming. This shell 4 is expanded by heating to a proper temp, and drawn out and the outside of the shell 4 is finished. Each nozzle is produced with high precision at a considerably reduced cost and the core 2 can be reused.





(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-240488 (43)公開日 平成6年(1994)8月30日

(51)Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 2 5 D	1/02				
G 0 1 N	15/14	Z	6928-2 J		

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 4 頁)

(21)出願番号	特顯平5—50059	(71)出願人	000233480	
			日立電子エンジニアリング株式会社	
(22)出願日	平成5年(1993)2月16日		東京都千代田区大手町2丁目6番2号	
		(72)発明者	新保 仙治	
			東京都千代田区大手町二丁目 6番 2号	B
			立電子エンジニアリング株式会社内	
		(72)発明者	外山 直文	
			東京都千代田区大手町二丁目6番2号	H
			立電子エンジニアリング株式会社内	
		(72)発明者	八木 良昌	
			東京都千代田区大手町二丁目 6番 2号	В
			☆電子エンジニアリング株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 梶山 佶是 (外1名)	
		1		

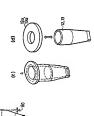
(54) 【発明の名称 】 微粒子検出器のノズル製造方法

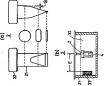
(57)【要約】

【目的】 微粒子検出器の各ノズルを電鋳法により製造 する。

【構成】 各ノズルの内面と同一の形状寸法で、表面が 鏡面をなす鋳型コア2を、ステンレス鋼を素材として切 削・研磨、ラップ加工により形成する。鋳型コア2を電 極31のニッケルを鋳型コア2の表面に付着させてノズル に対するベース殻4を鋳造する。ベース殻4を適当な温 度に加熱して膨張させ、鋳型コア2より抜き取って外面 を仕上げ加工する。

【効果】 各ノズルは、費用が従来より大幅に節減され て高精度で製造され、さらに鋳型コアは再使用が可能で あるなどの利点が多い。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 微粒子検出器の検出セルに設けられ、該 域出セル内にサンプルエアを噴射する噴射ノズル、およ び該機剣されたサンプルエアを噴射する排出ノズルにおいて、ステンレス網を素材とし、その切削加工と研修、 ラップ加工により、該噴射ノズルまは排出ノズルの内 面と同一の形状寸法を有し、表面が頻面をなす鎖型コア を形成し、該鎖型コアを電鉄料の電解線に浸漬し、該鋳 型コアを陰極、ニッケルを幅極として所定の電圧を印加 する電解法により、該鋳型コアの表面にニッケルを所定 10 の厚さに成長させて前記ノズルのペース機を鋳造し、該 鎖型コアとをに読ペース機と、鉄電機制より引き上げ で調当と温度に動機し、裁り機器した。 数金型 工し、かつ無化処理加工することを特徴とする、微粒子 検出器のノズル般立方法。

[請求項2] 前記鋳型コアの素材のステンレス鋼は、 マルテンサイト系のUS420J-2とし、前記電解 級はスルファミン酸ニッケル水溶液とすることを特徴と する、請求項1記載の微粒子検出器のノズル製造方法。 【請求項3】 前記ペース吸が焼き取られた前記鋳型コ アを、再使用することを特徴とする、請求項1または2 記載の微粒子検出器のノズル製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、微粒子検出器に使用 される噴射ノズルおよび排出ノズルの製造方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】クリーンルームなどに浮遊する塵埃など の微粒子は微粒子輸出器により輸出され、その清浄度が 管理されている。図2は微粒子検出器の検出セルの断面 を示し、検出セル1は筐体プロック11と、噴射ノズル12 および排出ノズル13、レーザ発振器14などにより構成さ れる。筐体ブロック11には、図示のように中心部に球形 の空間111 が、上下および左右方向に円形の貫通孔112. 113 がそれぞれ形成されている。上側の貫通孔112 に噴 射ノズル12が、下側の貫通孔112 に排出ノズル13がそれ ぞれ嵌入され、フランジ12a,13a により筐体プロック11 に固定され、両ノズルの先端はギャップGをなして対向 40 している。一方、左右方向の貫通孔113 には、右端のレ ーザ管141 と左端の外部ミラー142 よりなるレーザ発振 器14が設けられ、これが発振するレーザビームしがギャ ップGを通過して検出領域Kが構成される。噴射ノズル 12にサンプルエア S 。を供給し、検出領域 K に噴射して レーザビームLに直交させると、これに含まれている微 粒子がレーザビームしを散乱させ、この散乱光を図示し ない受光器に受光して微粒子が輸出される。噴射された サンプルエア S。 は排出ノズル13により外部に排出され

【0003】図3(a) は噴射ノズル12(排出ノズル13も 同じ) の外観を示し、円筒部121 と傾斜部122 よりな り、傾斜部123 の上部の円筒部122 に接続される部分は 円形であるが、先端122aは漸次絞り込まれてほぼ矩形の 噴射孔122bが形成されている。図3(b) は噴射孔122bと レーザビームLの位置関係を示し、噴射孔122bの断面は 両端が半円形の矩形をなし、その縦方向をレーザビーム Lの方向に一致させてあり、これより噴射されるサンプ ルエアS。はレーザビームLに直交し、同じ形状の排出 ノズル13により外部へ排出される。レーザビームLの直 径 o は約 1 mm、傾斜部123 の長さ h は 1 2 mm とされ ており、噴射孔122bの寸法は、(c) に示すように、縦寸 法wが12mm、横寸法tが0,4mmである。なお、 幡射利.122bを矩形とする理由は、検出領域 K を大きくと ってサンプルエアS。の流量を増すためである。 【0004】上記の各ノズルは小型であり、特に傾斜部

123aの内面は形状が軸向でなく寸法が衝小なため、切削 加工により形成することが国際であり、従来は故知に にワイヤカット加工を併用して形成されている。しかし 20 寸法精度が不正確で、平清度が良好に仕上げられない。 これらが不良のときは、サンプルエアS。の流版が頻準値 値と異なり、かつ乱流が発生して制定精度に悪影響を及 低す。また放電とワイヤカット加工異用及び平滑にラッ プ加工するにはかなり高額であるなど欠点が多い。この ような欠点のないノズル形成手段が望まれている。 【2006】

「発明が解決しようとする課題」さて、小型で複雑な形状の物体、例えば歯科医の歯型の形成手段として電餅が行われており、これによれば上記の欠点が網情され、ノズルの製造方法として適切ではないかと考えられ、これを試行したところノズルが海精度で形成できるととも、製造費用を傾転の生ることが判明した。なお、電鏡法は電気メッキ法と類似のものであるが、メッキ法は金鼠を破メッキ法と類似のものであるが、メッキ法は金鼠を破メッキ法と類似のものであるに対し分離できることが相違点である。ただし、微粒子検出器のノズルが多数必要であるので、数型フは繰り返して再使用できる対質とすることが条件である。この発明は上記の条件を満たす電鏡法により、微粒子検出器のノズルを高精度に製造する方法を提供することを目的とする。

[0006]

(課題を解決するための手段) この形理は微粒子袋出態 のノズルの製造方法であって、ステンレス鋼を素材と し、その切削加工と研慮、ラップ加工により、噴射/ズ ルまたは排出/ズルの内面と同一の形状寸法を有し、表 面分強面をす鉢型コアを能 鋳槽の電解液に浸漬し、鋳型コアを陰極、ニッケルを陽 機として所定の能圧を印加する電鉄法により、鋳型フ 50 必要面にニッケルを所定の見たは成長させて上記/ズル のベース殻を鋳造する。鋳型コアとともにベース殻を電 繊維より引き上げて適当な温度に加熱する。加熱により 熱膨張したベース殻を鋳型コアより抜き取って、その外 面を切削加工し、さらに黒化処理加工するものである。 上記において、鋳型コアの素材のステンレス鋼は、マル テンサイト系のSUS420 J-2とし、電解液はスル ファミン酸ニッケル水溶液とする。上記において、ベー ス殻が抜き取られた鋳型コアは再使用する。

[0007]

ンレス鋼が切削・研磨、ラップ加工されて、各ノズルの 内面と同一の形状寸法を有し、表面が鏡面をなす鋳型コ アが形成される。鋳型コアを電鋳槽の電解液に浸漬し、 これを陰極、ニッケルを陽極として所定の雷圧を印加す ると、鋳型コアの表面にニッケルが漸次付着し、これが 所定の厚さとなるとノズルのベース殻が鋳造される。こ れらを雷链槽より引き上げて水洗した後、適当な温度に 加熱すると、ベース殻が熱膨張して鋳型コアより抜き取 ることができる。抜き取ったベース殻の内面には、鋳型 コアの形状寸法と鏡面をなす表面がそのまま転写され る。このベース器の外面を切削加工と黒化処理して暗射 ノズルまたは排出ノズルができあがる。上記のSUS4 20 J-2のステンレス鋼は、切削性ラップ性が良好で ピンホールが少ないため鋳型コアの形成に適し、また鋳 造された殻のニッケルがこれに固着せず、しかもニッケ ルのほうが熱膨張率が大きいので、加熱によりベース設 を抜き取ることができる。また、スルファミン酸ニッケ ル水溶液の電解液は、ステンレス鋼とニッケルを腐食せ ず、適切なイオン電離度を有するので、この場合のベー ス般の鋳造に適するものである。また、ベース殻が抜き 30 取られた鋳型コアは再使用されるので、多数のノズルの 製造には有利である。

[0008]

【実施例】図1(a)~(d)は、この発明による微粒子検 出器のノズル製造方法の手順を示す。(a) は噴射ノズル 12または排出ノズル13に対する鋳型コア2を示し、鋳型 コア2は、SUS420J-2のステンレス鋼を素材と し、切削加工等により各ノズルの内面とほぼ同一形状寸 法に形成し、その表面を研磨ラップして鏡面に仕上げ る。ただし、鋳型コア2の円筒部21(前記した図3(a) の円筒窓121 に相当する) には僅かな角度 & A の抜テー パーを付け、該ベース般を抜きやすくしてある。またそ の上部に適当な直径のフランジ22を設ける。なお素材の SUS4201-2には、熱処理などにより切削性が改 良されたものがあり、これを使用することが好ましい。 図1(b) は電鋳槽3の概略の構成を示し、容器31の内部 にはスルファミン酸ニッケル水溶液の電解液32が適当な 高さに満たしてあり、この中に純ニッケルのペレットの 電極33が陽極として配置されている。電鋳作業において

雷極33との間に所定の電圧Eを印加すると、電極33の純 ニッケルが鋳型コア2の表面に漸次付着する。一定時間 経過するとニッケル層が所定の厚さまで成長し、(c)に 示すベース殻4が鋳造され、これらを引き上げて例えば 40C°に加熱すると、ベース設4は熱膨張して鋳型コ ア2より抜き取ることができる。 抜き取られたベース殻 4を水洗した後、その外面を切削しこれに筐体プロック 11に固定するために(d) に示すように上端にフランジ12 a 、13a が焼嵌めされた後黒化処理をすると噴射ノズル 【作用】上記のノズル製造方法においては、素材のステ 10 12と排出ノズル13ができあがる。残った鋳型コア2は再 使用される。ここで付言すると、電鋳法には各種の方式 があり、鋳型コアの素材としてアルミニュームなどを使 用し、鋳造後、硫酸などの処理液でこれを溶解してベー ス殻を分離するものがあるが、この方式では鋳型コアを 再使用することができない。単品の製造には差し支えな いが、微粒子検出器を多数生産する場合は、同一のノズ ルが多数必要であるため、この発明においては、上記の ように熱膨張によりベース殻を引き抜く方式とし、鋳型 コアの耳使用を可能とするものである。上記により鋳造 20 された各ノズルの内面は、鋳型コア2と形状寸法が正確 に同一で、平滑度が良好な鏡面であり、サンプルエアS 、の流量が規定値となるとともに乱流が発生せず、微粒 子検出作用が良好になされることが確認されており、ま た製造費用は従来の方式に比較してほぼ1/3に節減さ れている。

[0009]

【発明の効果】以上の説明のとおり、この発明のノズル 製造方法においては、微粒子給出界に使用する暗射ノズ ルと排出ノズルが、鋳型コアを介して雷鐃法により高籍 度で製造され、さらに鋳型コアはそのまま再使用できる など、微粒子検出器のノズルの製造に寄与するところに は大きいものがある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明による微粒子検出器のノズル製造方 法の手順を示し、(a) は鋳型コア2の外観図、(b) は電 鋳槽3の概略構成図、(c) はノズルに対するベース殻4 の外観図、(d) は完成した噴射ノズル12または排出ノズ ル13の外観図である。

【図2】 微粒子輸出器の輸出セル1の断面図である。 【図3】 (a) は噴射ノズル12の外観図、(b) は各ノズ ルの先端部とレーザビーム Lの位置関係図、(c) は暗射 刊.123bの寸法図である。

【符号の説明】

1…循粒子輸出器の輸出セル、11…管体プロック、111 …球形の空間、112 …上下方向の貫通孔。113 …左右方 向の貫通孔、12…噴射ノズル、121 …円筒部、122 …傾 斜部、122a…先端、122b…噴射孔。13…排出ノズル、12 a.13a …フランジ、2…鋳型コア、21…円筒部、22…フ ランジ、3…電鋳槽、31…容器、32…電解液、33…ニッ は、鋳型コア2を電解液32に浸漬し、これを陰極として 50 ケル電極、4…ベース殻、G…ギャップ、L…レーザビ ーム、K…検出領域、h…傾斜部の長さ、w…噴射孔の* *縦寸法、t…噴射孔の横寸法、E…電圧。

【図1】 [図2] (a) <u>2</u> (b) _3

